First Hit Previou

Previous Doc Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print

L16: Entry 115 of 153

File: DWPI

Jun 29, 1989

DERWENT-ACC-NO: 1989-230537

DERWENT-WEEK: 199614

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical recording medium with increased erasing rate - has optical recording

layer comprising germanium, bismuth and tellurium

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

FUJI ELECTRIC MFG CO LTD

FJIE

PRIORITY-DATA: 1987JP-0323227 (December 21, 1987)

Search Selected	

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 01165048 A June 29, 1989 . 006

JP 96022619 B2 March 6, 1996 005 B41M005/26

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DATE APPL-NO DESCRIPTOR

JP 01165048A December 21, 1987 1987JP-0323227 JP 96022619B2 December 21, 1987 1987JP-0323227

JP 96022619B2 JP 1165048 Based on

INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 01165048A

BASIC-ABSTRACT:

Medium has (1) substrate,, (2) transparent cooling layer, (3) Ge1-xBi2xTe2x+1 optical recording layer, (4) 2nd protecting layer, (5) cooling layer and (6) surface protecting layer. x = 0-0.8.

ADVANTAGE - Erasing rate is increased and recording-erasing is quickly repeated.

In an example, SiO2 1st protecting layer (0.1 microns thick) was sputtered on polycarbonate disc substrate (130 mm dia., 3 mm thick). Ge3Bi4Te9 optical recording layer (0.07 micron thick), siO2 2nd protecting layer (0.2 micron thick), Al cooling layer (0.2 micron thick) and organic matl. surface protecting layer (2 mm thick) were provided by sputtering. When laser beam (830 nm wavelength, 12 mW output) was irradiated, reflectivity of the recording layer was enhanced from 25% to 57%.

T ITLE-TERMS: OPTICAL RECORD MEDIUM INCREASE ERASE RATE OPTICAL RECORD LAYER COMPRISE GERMANIUM BISMUTH TELLURIUM

DERWENT-CLASS: A89 G06 L03 P75 T03 W04

CPI-CODES: A12-L03C; G06-A; G06-A08; G06-C06; G06-D07; G06-F04; L03-G04B;

EPI-CODES: T03-B01C; W04-C01;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0231 1292 2482 2499 2654 2841 2851

Multipunch Codes: 014 04- 143 155 157 158 466 472 575 596 634 649

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1989-102299 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1989-175916

> Go to Doc# Previous Doc Next Doc

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

□ 公開特許公報(A) 平1-165048

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)6月29日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 A-8421-5D X-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

😡発明の名称 光記録媒体

②特 願 昭62-323227

❷出 願 昭62(1987)12月21日

砂発 明 者 川 上 春 雄

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 願 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

砂代 理 人 弁理士 山口 巌

明 細 書

1. 発明の名称 光記録媒体

2.特許請求の範囲

1) 基板上に第1の保護層、光記録材料層、第2の保護層および表面保護層が形成される機層体に、 前記基板と前記第1の保護層との間に介在する透明冷却層と、前記第2の保護層と前記束関保護層と との間に介在する冷却層の少なくとも一方を形成 してなる光記録媒体であって、前記光記録材料層 の平均化学組成が一般式Gei-= Biz=Tezz-:で表わ され、0 < x ≤ 0.8とすることを特徴とする光記 54 株 44 よ

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、高速捕去可能で、かつ繰り返し回数の大きな、書換え型光配録媒体に関するものである。

〔従来の技術〕

近年、情報記録の高密度化。大容量化に対する 要求が高まり、国内外でその研究開発が盛んに行 われているが、とくにレーザを光波として用いる 光ディスクは、従来の磁気記録媒体に比べておよ そ10~100 倍の記録密度を有し、しかも記録、再 生ヘッドと記録媒体とが非接触状態で情報の記録、 再生ができるために記録媒体の損傷も少なく、長 寿命であるなどの特徴があることから、膨大な情 報量を記録、再生する手段として有望である。

この光ディスクは 日本 の と で は 日本 の と で は 日本 の の と な な の の で も な な な に た か の で は は で も の で も の で と と が で に は が な の で と な で む む い た 情 報 な は で む る 。 ら に む は か か な に は が な の で と と が に は か か な と な で む な な い に は が か な で も な な は に で む か い に は が な っ で も な な に に が か い と な で の で も の で と か い と か の で も の データ い も の で む る。

書換え型のディスクについては、光磁気方式と、 相変化方式の C つの記録方式の開発が進められて いるが、いずれの方式も記録材料や書込み機構な どの点でなお改良の余地が残されている。これらのうち、相変化方式は一般にレーザ光をディスクの記録面に無光して加熱し、レーザ光のパルス出力とパルス幅とを制御することによって生ずる記録材料の相変化、すなわち結晶状態から非結晶状態への移行または相転移などを起こさせ、それぞれの状態における反射率の違いで情報の記録と情去を行うものである。

この相変化方式の光記録媒体の要部構成の一例を第3図の模式断面図に示す。第3図において、図示してない多くのトラッキング海を設けたポリカーポネートなどの基板1の表面にスパッタなどによりSiOェの第1の保護層2を形成し、その上にGeteの光記録材料層3と第2の保護層1としてものまる。すなわち第3図の光記録媒体は基板1上にこれらる地ではまれるようにするのは、信号の書き込み、消去

密度、Caは断熱層の比熱である。

さらに本発明者らは基板1と第1の保護層2と の間に高い熱伝導率を有するAtl などの透明冷却 用 7 を介在させた光記録媒体を特許出頭中である。 第4関はその機治を示した模式斯面図である。第 4 図は第3 図と共通部分を同一符号で表わしてあ り、基板1と第1の保護層2との間に透明冷却層 成されている。この透明冷却層7は、光記録材料 酒 3 に形成されるレーザスポットから第1 の保護 層2を通って拡散する熱を基板1に達する前に、 ここで水平方向に拡散させてしまうためのもので あり、そのため基板1はほとんど温度上昇するこ となく変質を生じない。したがってこの場合第1 の保護層2も断熱層としての役割を果たすことに なり、その適正な厚さ範囲は前述の特別昭62-49337 号に開示したェに関する不等式を適用する ことができる。

なお透明冷却層 7 を備えた第 4 図の光記録媒体では、この透明冷却層 7 が光記録材料層 3 の結晶

の際、レーザ光で加熱されて高温となった光記録 材料が基板1と反応することや高発。飛散するの を防止し、光記録材料の変費を生じさせないため である。また光紀緑媒体の中には冷却層5をもた ないものもあるが、第2の保護層4と表面保護層 6の間に熱伝導性の良好なMなどの冷却層 5を設 けることにより、光記録材料が結晶状態から非結 晶状態へ変化するとき、溶融状態からの冷却速度 を上げるのに有効なことが知られている。その際 第2の保護層4は断熱層としての役割も果たす。 新熱層としての第2の保護層4の厚さはこの光記 緑媒体の特性を確保するために最適範囲を定める ことが肝要であり、これを本発明者らは特別昭62 - 49337 号により次のように関示している。すな わち断熱層の厚さ×は次式を満足することが必要 である。

KaTa/P < x < 2 × (Ks t / p。Cs) ^{1/5} 但しKsは断熱層の熱伝導率、Taは光記録材料の融点、P はこの光記録媒体に照射される光の入力エネルギ密度、t は光の照射時間、p。 は断熱層の

状態から非結晶状態への変化に際して、冷却速度 を高める働きもするので、冷却層 5 を省略することも可能である。

(発明が解決しようとする問題点)

相変化方式の光記録媒体に用いる光記録材料に

はこれまで多くの材料が提案されているが、それ らのうちGeteが結晶状態と非結晶状態との反射率 差が大きく、記録情報の安定性も高いことから有 望と見られている。しかしながら、本発明者らが 検討した結果によれば、非結晶状態のGoTe灌漑に、 レーザ光を照射して完全に結晶状態とするには最 短でも0.5 p sec のアニール時間を要し、この材 料を用いて光ディスクを作製し、ピーム径が約1 ぬ∮のレーザ光によって情報の消去を行う場合に はディスクの周速を2m/sec 以下としなければ ならない。しかるに一方で書き込み時の結晶状態 から非結晶状態への変化は 0.1 ~ 0.2 µ sec で行 うことが可能であり、これは周速10m/sec ~ 5 m/sec に相当する。これらのことから光ディス クの周速を大きくしてデータの転送速度を高める には光記録材料であるGeTeの結晶状態から非結晶 状態とするアニール時間すなわち消去時間を、結 晶状態から非結晶状態への変化時間すなわち書き 込み時間と同程度にすることが望ましい。そのた めにはGete自体の結晶化速度をさらに大きくしな

ければならない。またGeTeは固相状態においても 第気圧が高いので加熱。冷却を繰り返すと次第に 失われるようになり、書き込みと清去の繰り返し 回数が少なく、1000回程度であることも問題であ る。そのほか結晶化速度、光吸収係数の大きい BiaTeaが光記録材料としてすぐれた特性を有して いるが、結晶状態と非結晶状態の反射率差が小さ く、光ディスクに用いたときCN比を高くとれないという問題がある。

本発明は上述の点に置みてなされたものであり、その目的は光記録材料の結晶化速度を大きくすることにより記録情報の消去時間を短縮し、光ディスクのデータ転送速度を高めるとともに、情報の書き込み、消去の繰り返し回数を増加させることにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は光記録材料層が保護層を介して冷却層 およびまたは透明冷却層を備えた構造をもつ光記録媒体の光記録材料層の平均化学組成が一般式 Gei-x BisxTessolで変わされ、0 < x ≤ 0.8 とし

たものである。

(作用)

前述のように光ディスグに情報を書き込む際に は光記録媒体の光記録材料層をレーザ光によりス ポット状に加熱し、ここで一旦溶融させた後、熱 伝導により怠冷して非枯晶状盤とする。このとき、 GeTeとBiaTeaを適量混合した本発明による光記録 材料はこのBlaTeaが結晶成長の核となり非結晶状 態から結晶状態への変化速度を非常にはやくする ので、冷却速度が十分に大きくないと溶融状態が らの冷却中に結晶化が進行して非結晶状態が得ら れなくなる。したがって光記録材料に本発明によ る材料組成のものを用いる限り、第3回,第4回 のような冷却層や透明冷却層を少なくとも一つ個 えた光記録媒体としなければならない。これらの 冷却層をもたない構造のものでは冷却速度が不十 分であり、情報の書き込みが困難となり、書き込 むことができたとしてもその繰り返し回数が少な くなるからである。

本発明の光記録媒体に用いる光記録材料の組成

は基本的にはGeとTeの1:1の化合物であるGeTe とBiaTeaを混合したものであり、結晶化速度を高 めるとともに材料粘性を高めて蒸気圧を小さくし、 書き込み、情去の繰り返しによる材料の消失を抑 制する役割を果たしている。

(宴旅例)

以下本発明を実施例に基づき起明する。

本発明の光記録録体は例えば第3回に示した構造のものとし、これに用いる光記録材料はGeTeとBlisTesを混合したものである。この光記録材料の調膜は通常のRFマグネトロンスパッタにより容易に作製することができる。再び第3回を参照して必必できる。再び第3回を参照して必必なと、まず厚さ3mmのまりのでは130mmのポリカーボネート製蒸板1の上に、厚さ0.1mmの第1の保護層2(SiOs)。GezBlisTes)。に相当)の組成をもつ厚さ0.07mmの光記録材料層3。厚さ0.2mmの第2の保護層4(SiOs)。厚さ0.2mmのか知層5の顕にスパッタ形成し、最上層に2mmで作製する。

以上のことを確認するために、上記と同じ組成をもつ光記録材料膜をガラス基板上に形成し、10℃/min の速度で昇温しながら、反射率を測定した。その結果を第1回に示す。第1回は光記録材料膜の温度に対する反射率変化を示した線図で

含える。このように本発明の光記録媒体は周速を従来の2 m/sec から8 m/sec へ増すことにより、データの転送速度を0.24MB/sec から0.98MB/sec に高めることができる。

第2図は光記録材料層3中のBizTezの含有量と 消去時間の関係を示した線図である。第2図の曲 線のようにBizTezの含有量の増加とともに消去時 間は短くなる。またBizTezの含有量と前に述べた 10で/ain の速度で昇温したときの結晶化温度お よび結晶-非結晶の織り返し回数の関係を数値で 第1表に示す。

第1表

BisTes含有 量 (wol%)	反射率差 (%)	結晶化温度 (で)	繰り返し団数 (国)
0	4 0	180	1 × 10°
10	4 0	170	3 × 10°
20	35	160	1 × 10*
40	3 2	150	1 × 10*
60	2 7	120	1 × 10*
80	1 5	100	1 × 10*
100	5	8 0	1 × 10*

第 1 表によれば Bi . Te . の合有量 80 % で結晶化温度は 100 でとなる。この結晶化温度の低いことは

あり、第1図から反射率は150で付近で急激に上 昇することがわかる。この温度前後における光記 録材料膜の結晶形態をX線固折により調べた所、 反射率の上昇後に光配鉄材料膜は結晶化しており、 結晶は主としてGeTeとBisTesが観測される。反射 率の値は上記の光記録媒体における反射率の値と ほぼ対応しており、光記録媒体における光記録材 料の結晶化が周速 8 m/sec で可能であったこと は結晶化に要する時間が 0.125 μ sec 以下である ことを示唆するものであり、これは前に述べた従 来の Q. 5 # sec に比べて大きく改善されているこ とを意味する。情報の書き込みを行った後、これ を消去するときも同様に周速 B m /sec で行うこ とができた。すなわち、周波数 1.5 MHz のパルス 入力を書き込んだとき、CN比として50dBの値が 得られたが、これを8m/sec で梢去するとCN 比は約5dBまで低下し、ほぼ完全に消去される。 これは書き込みが結晶化した光紀婦材型にレーザ 加熱によって非結晶状態のスポットを形成するこ とであるという点を考慮すれば至極当然であると

光記録媒体に書き込まれた非結晶のスポットの然め安定性が悪く結晶化しやすいものであることではました。 また繰り返し回数についい は Bi * Te * の 松加量が10 % を超えると 類 等 ない してが 別 められるが80 % 以上に なると 逆に 繰り 返し を 15 % は あるので ない と 言える。 結晶 状態と 非結晶 状態の 反射 中 登 は Bi * Te * の 含 有 量 の 類 中 登 は 15 % は ある で も ア ある。

以上の結果を終合的に検討し、本発明の先記録 媒体に用いる光記録材料層の最適組成範囲は一般 式でGet-= Bis=Tes=+1と表わすとき、0 < ± ≤ 0. 8 とするのが妥当であるとの結論を得た。

(発明の効果)

相変化方式の光記録媒体に用いる光記録材料は GeTeが種々の点ですぐれているが、情報の消去時間を記録時間と同じにまで速くしてさらにデータ

特別平1-165048 (5)

4. 図面の簡単な説明

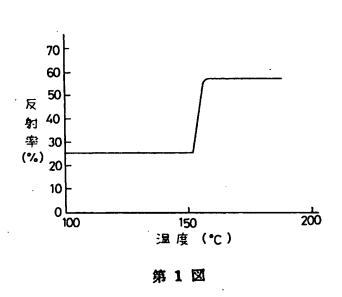
第1図は本発明に用いられる光記録材料の温度と反射率の関係を表わす線図、第2図は本発明に用いられる光記録材料のBi:Te:含有量と消去時間の関係を示す線図、第3図は冷却層を有する光記

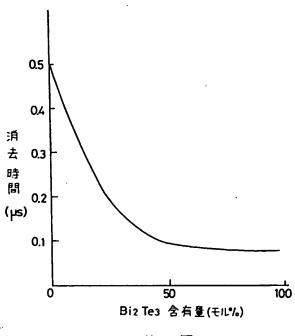
録媒体の模式断面図、第4図は冷却層と透明冷却 層を有する光記録媒体の模式断面図である。

1:基板、2:第1の保護層、3:光配線材料層、4:第2の保護層、5:冷却層、6:表面保 銀層、7:透明冷却層。

化理人并理士 山 口 直







第 2 図

特別平1-165048 (6)

